PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-157419

(43) Date of publication of application: 30.06.1988

(51)Int.CI.

H01L 21/30

G03F 7/20

(21)Application number: 61-303987

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

22.12.1986

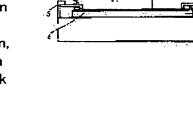
(72)Inventor: NAKASUJI MAMORU

(54) FINE PATTERN TRANSFER APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve resolution by making use of a refraction index of liquid, on the occasion of transferring fine pattern using the light, by filling an optical path between the final lens and specimen with a liquid and reducing defocusing of light by refraction.

CONSTITUTION: A bellows 3 is attached to the outside of optical barrel 1, shielding the light progressing space from outside. The interior 11 of bellows 3 is filled with a liquid having a high refraction index and the liquid is sealed by an O ring 4 not to release to the outside. Here, a lens 2 is designed so as to match the refraction index to the specimen 6 with the refraction index of liquid. When refraction index of liquid is considered as n, wavelength becomes 1/n and n times of resolution can be obtained. Here, the specimen is fixed flat by a chuck plate 7 and the O ring is clamped by a tightening jig 5. The specimen can also be moved in the x and y directions by a stage 8. Upon completion of transfer, a



purge apparatus 10 operates, exhausting the liquid, and thereby a wafer may be exchanged.

LEGAL STATUS

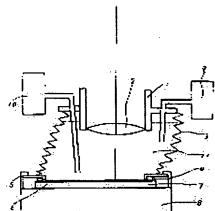
[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]



[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭63-157419

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)6月30日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20

3 1 1

L-7376-5F 7124-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

図発明の名称

微細パターン転写装置

②特 願 昭61-303987

②出 願 昭61(1986)12月22日

切発 明 者 中 筋

謹 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝総合研究

所内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

30代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

数組パターン転写袋量

2. 特許請求の範囲

(1) 光あるいは紫外線で試料上に微細パターンを 転写する装置において、厳終レンズと試料間の光 の通路を液体で満したことを特徴とする微細パタ ーン転写装置。

(2)レンズと試料間の空間に液体を高速で充満させあるいは高速でパージさせる装置を備えたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の微細パターン転写装置。

(3)ベローズ及び O リングで光の通路を含む空間を密開できることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の数細パターン転写装置。

3. 発明の詳細な説明

. 〔発明の目的〕

(遼葉上の利用分野)

この発明はサブミクロンパクーンをウェーハ等 の試料に形成する数細パクーン転写装置に関する。

(従来の技術)

従来、光を用いて敬細パターンを転写する場合 回折による限界があるため、関口を大きくすると か、短波良の光を用いる等の工夫が行われている が十分とは言えないのが現状である。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明はこのような事情に強みなされたもので、 回折による光のポケを低減した微細パターン 転写 装置を提供することを目的とする。

(発明の解収)

(問題点を解決するための手段)

従来、風微鏡の対物レンズと試料間にオイル等の液体を液たせば高解像になることは知られている。この原理をステッパーあるいはアライナに応用する。この時間題になるのは、顕微鏡と異なり試料は大きく視野も10m角程度と大きく且つ試料とレンズ間の距離が大きいので液体をレンズと試料間に如何にして保持するかが問題となる。さらにステッパーの場合、試料をステップアンドリビートさせる必要がありこの対策も必要である。

特開昭63-157419(2)

本発明では高風折率の液体を用い回折を小さくし、 O リングとペローズで光の通る空間を密閉し液体を充満可能にし、ペローズでレンズと試料が動く余裕を作った。

(作用)

本発明に於いて、例えば風折率が 1.5の液体を用いれば被長が 1/1.5になり、回折が 1/1.5になるので、例えば 0.5 μ mの解像度を持つ光学系を用いれば 0.33 μ m に解像度を上げることができる。(実施例)

本発明の一実施例による徴細パターンの転写装置の構造を第1図に示す。光学系の鏡筒1の外部にはベローズ3が取付けられ、光が通る空間と外部は遮断されている。ベローズの内部11には高屈折率の液体が満されていて、0リング4によって、外部へ滞れないようシールされている。レンズ2は試料6との間の空間の屈折率が液体のそれに合うよう設計されている。試料はチャック板7によってフラットに固定され、0リングは締め具5で押えられている。試料はステージ8によって

×・ソ方向に移動できる。転写が完了すると、 パージ装置 1 0 が作動して液体を適出し、ウェーハが交換される。その後液体供給装置 9 が作動 して液体を充満させた後転写が行われる。

[発明の効果]

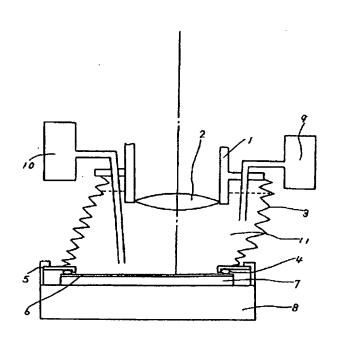
本発明によれば次の効果を奏する。

- (1) 液体の周折率を n とすると n 倍の解像力 が 得られる。
- (2) ベローズでシールされているため x y 方向に 移動が可能である。
- (3) 高速で液体をパージしたり、供給したりする 装置を持つのでスループットが落ちない。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による転写装置の一段施例の主 要部を示す断面図である。

1 … 光学鏡筒、 2 … 母終レンズ、 3 … ベローズ、 4 … O リング、 5 … O リング押え金具、 6 … 試料 ウェーハ、 7 … チャック板、 8 … ェリステージ、 9 … 液体供給装置、 1 0 … 液体パージ袋健。



第 1 图